

# Deteksi Ion As<sub>3+</sub> dan As<sub>5+</sub> pada Elektroda Karbon dengan Metode Anodic Stripping Voltammetry

Yuliwarni, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20278040&lokasi=lokal>

---

## Abstrak

Deteksi secara elektrokimia dari campuran larutan As<sub>3+</sub> dan As<sub>5+</sub> dalam larutan yang mengandung ion Au<sub>3+</sub> telah dilakukan dengan Metode Anodic Stripping Voltammetry menggunakan elektroda kerja glassy carbon. Elektroda platina digunakan sebagai elektroda pendukung, dan elektroda reference Ag/AgCl. Metode yang digunakan berdasarkan stripping oksidasi dari As<sub>0</sub> yang terdeposit pada elektroda karbon. Kondisi optimum yang diperoleh untuk deteksi As<sub>3+</sub> diperoleh pada potensial deposisi -500 mV, waktu deposisi 180 detik, dan scan rate 100mV/s. Sedangkan untuk mereduksi As<sub>5+</sub> dibutuhkan potensial yang lebih besar(negatif) untuk memenuhi energi aktifasi As<sub>5+</sub>. Sehingga kondisi optimum yang digunakan untuk deteksi As<sub>5+</sub> adalah pada potensial -1500mV, waktu deposisi 60 s, dan scan rate 200 mV/s. Dengan mengaplikasikan kedua kondisi tersebut As<sub>3+</sub> dan As<sub>5+</sub> dapat dibedakan dalam campuran dengan perhitungan secara matematis. Respon linier diamati untuk larutan As<sub>3+</sub> pada daerah konsentrasi 0- 35 ppm ( $R^2 = 0,985$ ) , dan untuk larutan As<sub>5+</sub> pada daerah konsentrasi 0- 250 ppm ( $R^2 = 0,971$ ). Batas deteksi 3,56 dan 31,05 ppm dapat dicapai untuk masing-masing As<sub>3+</sub> dan As<sub>5+</sub> dalam campuran larutan. Kedapatulangan yang baik diperoleh untuk stripping voltammetry dari As<sub>3+</sub> dan As<sub>5+</sub> dengan ( $n = 15$ ) RSD sebesar 3,95 % dan 3,54 %.

<hr><i>Electrochemical detection of mixture solutions of As<sub>3+</sub> and As<sub>5+</sub> in the presence of Au<sub>3+</sub> has been investigated by stripping voltammetry at glassy carbon electrodes. The method was performed based on stripping oxidation of As<sub>0</sub> deposited at the electrode surface. Whereas As<sub>3+</sub> can be deposited by simple electrochemical reduction of As<sub>3+</sub> to As<sub>0</sub> at -500m V (vs. Ag/AgCl), much higher potential is required to overcome the activation energy of As<sub>5+</sub> reduction. Optimum condition for As<sub>3+</sub> deposition observed at the potential of -500 mV, scan rate of 100 mV/s and deposition time of 180 s. On the other hand, optimum condition for As<sub>5+</sub> deposition was achieved at the potential of -1500 mV, scan rate of 200 mV/s and deposition time of 60 s. Therefore, to differentiate As<sub>3+</sub> and As<sub>5+</sub> quantification in a mixture solution, both stripping voltammetry methods should be performed and calculated mathematically. Good linear responses were observed for each standard solution of As<sub>3+</sub> and As<sub>5+</sub>. Linear calibration curve could also be achieved for a series concentrations of 50-250 ppm As<sub>5+</sub> ( $r^2 = 0.971$ ) and for a series concentrations of 0?35 ppm As<sub>3+</sub>( $r^2 = 0.985$ ). Detection limits of 3,56 ppm and 31,05 ppm can be achieved for As<sub>3+</sub> and As<sub>5+</sub> in a mixture solution, respectively. Good reproducibility was shown for stripping voltammetry of As<sub>3+</sub> and As<sub>5+</sub> with an RSD ( $n = 15$ ) of 3,95% and 3,54%, respectively.</i>